MANUFACTO	MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE
Patent Number:	JP59208756
Publication date:	1984-11-27
Inventor(s):	AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
Applicant(s)::	SONY KK
Requested Patent:	☐ <u>JP59208756</u>
Application	JP19830083188 19830512
Priority Number(s):	
IPC Classification:	H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48
EC Classification:	
Equivalents:	JP1760995C, JP4047977B
	Abstract
PURPOSE:To obtain a serr wherein the semiconductor substrate is selectively remore constrate is selectively remore. A semiconstrate is selectively remore. A semiconstrate is selectively in the transfer-molding with the transfer-molding with the transfer radiation solution from the back surfaction of the heat radiation solution and the heat radiation solution and the heat radiation pattern and simple method	PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.  CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by
	Data supplied from the esp@cenet database - I2

## 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭59-208756

6)Int. Cl.<sup>3</sup> H 01 L 23/12 21/56 識別記号

庁内整理番号 7357-5F 7738-5F 7357-5F ❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

# ②半導体装置のパッケージの製造方法

②特 顯 昭58-83188

23/48

②出 類 昭58(1983)5月12日

仍発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

②発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

**②**発明者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

四代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

**9** м •

1. 强弱の名称

华導体装置のパッケージの製造方法

2. 存許請求の範囲

近択ニッナング町記な材料から成る遊板上に半 準体製策を数型し、接飲用ワイヤを上配半導体製 健に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部製造 部を上記蓋板の外部電価数級保位に接続し、次 で上記蓋板上において上記半導体製量及び上記数 使用ワイヤを一体に倒脂モールドし、しかる後上 配面板をエッテング除去することを特徴とする半 場体製度のパッケージの製造方法。

3. 発明の経緯な数明

**東央上の利用分野** 

本発明は、半導体装置のパッケージの製造方法 に関する。

作业技術とその問題点

従来、 ブリント 弦板上の突旋密度の高いパッケージとして、 チップキャリアタイプのパッケージ が知られてい る。このパッケージはリードレス タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電板をプリント装 板の異体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実質を行うものである。

とのような 従来のブラステックタイプのテップ キャリアタイプパッケージの報道を第1 図に示す。 とのパッケージ (I) は、 偶 若 製の 電極 (2) が 子 的 形成 されている ブリント 監 板 (3) 上に 半 単 体 帳 置 を 構成 するチップ(4)を飲煙し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記覧値(2)の一館とを Auの概 級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より散状 のエボキン似脂を属下させて硬化成形することに よつて作る。

このパッケージ(!)において、チップ(4)は樹脂層(G)とブリット 芸板(3)とによつで囲まれている。 はれらの皮脂脂(G)及びブリット 芸板(3)の 然極低(4) などに 大きいので、その動作時においてチックに (4) など 性する 私をパッケージ (1) の外部に 効果ージ (1) は では ない ことができない。 即ち、 ないのパッケージ (1) は 記している。 を登している。 ない はい の エポキッ 街 版を 百丁する ことが 難しくの は 状の エポキッ 街 筋 医で 摘下する ことが 難しくの は たい に パッケージ (!) は パッケー の いる の は 化 返していない という 久 点 を 有 している 。

一方、上述のチップキャリアタイプパッケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパッケージは従来 のチップキャリアタイプパッケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ウィヤミ体が強ねていてもよいし、上記接続用 ウィヤとは別に設けられかつ上記接続用ウィヤが 设統されているものでもよい。 実施例

以下本場別に係る半導体装置のパッケージの製造方法の支持例につき図前を参照しながら説明する。

362 A 図~京2 D 図は木発明の第1 実施例による半部年後間のパンケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2 A 間から工程庫に設明する。

まずが2 A 別において、浮さ3 5 ( # )のFe 関の岩板印の上に、岸さ1 ( # )の Au 層02、 尽さ 1 ( # )の N I 層03 及び厚さ3 ( # )の Au 層04 を順 区メンキして、半済体数数を構成するチンプ吸の 数似部の及び外落電板部の18のそれぞれを上記 3 数印の所足のナンプ教養部位(11g) 及び外部物類 無鉄部位(11h)(111)のそれぞれに取ける。第2 A 関に示す工程終了数の上記差板印の平面図を着 小形化できるという利点を有するが、テップが使 脂層によつて完全に覆われているため無放散性が 良好でないこと、テーブを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体候便のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の数要

う図に示す。次に無2B図において、上記チップで、次に無2B図において、上記チャップの分を数量した後、ワイヤのができた。カイング注によつてとのチップの分と上記外部をでは、は2B図において、第2B図の上に設けられた上記外部を極いなっては、から及びワイヤのを一体としてがは、公知のトランスファ・モールドは、またのがに、公知のトランスファ・モールドは、上記をはいて、エボキッから成るとは、とののトランスファ・モールドは、上記をはいて、エボキッから成るとは、上記をはいては、上記を指モールド屋のの厚さまをしまいては、上記を指モールド屋のの厚さまをしまいては、上記を指モールド屋のの厚さまをしました。

次に机2C図において、Fa のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド度四及びAu 倍 02はエッチングしないエッチング散、例えば塩化第二鉄(FeCta)常祉を用いて、芸板印の裏面(11a)貫からスプレーエッチングすることにより、上記芸板印を除去して、第2D図に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッチングによつて質出された Au 居 02の下面のうち外部

電極部の708の Au 房の2の下面が外部電極面 (12b) (12c) となり、またテンプな最形の6の Au 房の2の 下面 が熱放散面 (12a) となる。

上述のようにして完成されたパンケージの1をプリント芸板上に実装する場合には、第2D的に示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント芸板上の呼はパタンに直接ハンダ付けして接続すればよい

上述のは1 突然例の熱放散面(12a)は、その動作時においてテップIISから発生する熱の放散面となっている。 金属の熱伝導度は非常に高いので、テップIISから発生する熱は金属型のテップ軟型部間を外方に向かつて迅速に使れて、熱放散調(12a)から放散されるととによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にテップIISの発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて至冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1 契路例のパッケージのは第2 A 図〜 第2D 選に示すような簡単な工程によつて作るこ

光成させるととができる。とのように上記のエッテングによつてナップは世部9B及び外部電極別別のので、111f)が形成されるので、これらの部分に視断が回りで、たれらの変形が(20g)~(20f)によって上記ができる。なりで、たれらの変形が(20g)~(20f)によって大力な世帯9Bとなるので、上記テップ数を形成となるので、上記テップ数を形成となるので、上記テップ数を形成となるので、上記テップ数を形成となるので、上記テップ数を形成となるので、上記テップ数を形成であるとなりがあるという利点があるという利点の下面のテップを選ばるという利点もある。という利点もある。という利点もある。という利点もある。という利点もある。という利点もある。

85 A 四〜ボ 5 C 函は本苑明のボ 2 実的代による半海体表別のバンケージの製造方法を設明するための工程図である。以下ボ 5 A 固から工程駅に該明する。

、まずす5 A M において、単さる5(\*)のCu

٠ ,. .

なお上述の第1実施例において、第2A図に示す場合と同様にチップ教皇部協及び外部電極部の08を設けた後に、基板の1の上面を見述の PeCt 3 格 旅を用いて値かにエッチングすることにより、第4 A 図に示すようにチップ教皇部協及び外部電優部の708の下部の基板ににアンダーカット部(11a)~(11f)を形成し、次に第28図~第2D図と同様な方法によつて第48図に示すパッケージのを

製の美板町の上面に公知のフォトレジストを歯布 した装に所足のパターンニングを行う。 仄いで Cu のみを退択的にエッテングするエンテング版、例 えは既述の FeCt。 移版を用いて上記去板 GD の表面 を係かにユッチングすることによつて、上記書板 □Dの表面にチップ敷世部位 (11g)及び外部電気接 段 附位 (11b) (11i) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを放去した技に第5B回において、 第1 実施例と同様に、上記テップ歌図部位 ·(11g) にハンダ層四を介してナップGSを軟載した後、ワ イヤポンデインダ生によつてとのテンプGS と上記 外部電視技術部位(11h)(111)とをそれぞれ Ag の 四部から成るワイヤは9で放送する。なお本典類例 においては、徒迹の駐由により、高1実施外で用 いたワイヤよりも任の大きいワイヤを用いた。 久 になり突攻然と阿様に樹脂モールド層のを上記書 桜 00 上に形成する。 次に上記蓋板 00 を累1 実験例 と 同 疑 な 方 徒 で ェッ テン グ 飲 去し て パッ ヶ ー ジ V0 を免成させる。上記エンテンクにより耳出された ワイヤCYのた色が外部電板部の明となり、またハ

ング尼辺の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリント語は上に実装する場合には、第1 実施例と 同様に、35 C 図に示す上配外部電積部の間をプリント遊域上の設体パタンに直接ハンが付けして 様記すればよい。このことから明らかなように、 本実施例においてはワイヤ時の強部をそのまま外 部電視部の16年として用いるために、ワイヤ時の延 を放述のように大きくするのが好ましい。なお別 放飲品(234)の概能は終1 実施例と同様である。

脳を用いるととも可能である。この場合には既述 のエンテング板としては、ヒドラジンとエテレン ジアミンとの北合板を用いればよい。

#### 発明の効果

不免明に係る半導体装配のパンケージの製造方法によれば、その動作時において半路体装置から発生する然の拡放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、種めて簡便かつ安価な方。 法によつて自動的に製造することができる。

### 4. 営油の簡単な説例

本1 図はは次のブラステンクタイプのテンプキャリアタイプパンケージの財流を示す断値図、記2 A 図へ取るという工程のパンケージの設立方法を提明するための工程図、統3 図は上記録2 A 図及び項4 B 図は上記の次のの平面図、第4 A 図及び項4 B 図は上記の次のの平面図、第4 A 図及び項4 B 図は上記のよりに対している。 ま5 A 図~取5 C 図は本場別のは2 U 版 例による半単体を促のパンケージの製造方法を提明するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の食金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1 実施例の基板の材料は透択エンテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の基板の材料も Fo 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系制

なお図面に用いた符号において、

(112)22206...... パッケージ

(4)(5) …… チップ

(5)によ ..... ワイヤ

0.0 .... 数板

(11b)(11j) ···· 外部纸花接收部位

0708 ----- 外前電極能

である。

代理人 土腹 肠水 化包芳男



